XeCl* 准分子激光器被动锁模

成序三 楼祺洪 王润文 (中国科学院上海光学精密机械研究所)

提 要

采用"弱聚焦"的简单紧凑光路,首次运用萘和 PTP 得到脉宽 3ns、调制度大于 90%、总能量 6.3mJ、 空间发散角 2m rad,每次 4~5 个尖峰的 XeCl* 准分子激光被动锁模脉冲序列。

XeOl* 准分子器件以其长运转寿命,高功率和紫外波长的输出特性而引起人们的重视。 但目前一般转移放电和倒转放电泵浦的器件大多具有 15~60 ns 的脉宽。 许多特殊 应用 (如光化学、光谱和驰豫时间测量^{GD}等)要求脉宽更短一些。要得到短的紫外脉冲,一种方法 是通过染料激光器锁模、放大和倍频,可得到 ps 量级的紫外脉冲^{GD},但需要一个复杂的系 统;另一种方法是用快放电准分子激光器获得几个 ns 量级的脉冲,若采用饱和吸收体还可 进一步压缩脉宽到亚 ns 量级^{GD},但此法则只适用于一些特殊的器件。对一些脉宽较宽的准 分子器件,主动锁模^{GA,4]}和被动锁模^{GA,61}是获得短脉冲的有效手段,且被动锁模装置更简单。

本文采用一台自由振荡单脉冲能量为100mJ、80ns 增益时间的平铺板 放电 XeO1* 准 分子器件^[7],用三种染料得到脉宽为 3ns、每次 4~5 个尖峰的锁模脉冲序列。

一、实验装置

实验采用的光路如图 1(a) 所示, M₁ 为曲率半径 2m 的全反射镜;染料池前窗口 M₂为 一块厚 1mm、两面镀增透膜(垂直入射时反射率小于 2%)的石英平板,与 M₁ 平行放置; M₅ 为部分反射率的输出耦合镜; M₈、M₄ 为放电室(未镀膜)石英平板窗口, 放电室两边腔头均



Fig. 1 Setup of passive mode locking experiment

收稿日期: 1984年12月21日

5 卷

铣成大于 18°倾角, 以防止 M₈、M₄ 发生寄生振荡; 激光波形采用国产 GD-10 型强流光 电 管接收光信号用示波器拍照。为使强流管工作在近线性区, 对不同强度的激光脉冲采用不 同的衰减。如图 1(a) 采用了多块 K₉ 玻璃片和镀不同反射率膜的石英玻璃片衰减, 以防止 强流管饱和。能量是在一块不镀膜的石英分光板后面用脉冲激光能量计测定。经过实验对 比,发现用这种光路进行被动锁模既简单紧凑, 也比较有效。锁模光的反馈和周期损耗机制 的调节是靠调整染料池厚度、染料浓度、腔长以及输出耦合镜 M₅ 的反射率来实现的。

本实验采用了三种染料: BPBD[2—(4'-terbutyl-phonyl)5—[4''-biphenyl)—1, 3, 4—oxadiazole][2—(4'-特丁基)—5—(4''-对联苯基)—1, 3, 4—噁二唑]Naphthalene,[萘] 和 PTP[P-Terphenyl][对三联苯]。

由于所用几种染料在 3080 Å 处有很高的饱和吸收光强, 文献[5] 在锁模光路的腔内加 透镜聚焦以增强染料池中光强密度, 如图 1(b) 光路所示, 且认为它是用 BPBD 和 BBQ 一 类染料锁模的关键。在本实验中, 不在腔内放置透镜, 而采用"弱反射聚焦"的输出 耦 合镜 *M*₅。在腔长 *L*=1.6 m 时, *M*₅ 采用曲率半径 3 m 的凹面反射镜(镀反射率 80%)石英腔片, 在染料池处接近反射焦距 *f*=1.5 m, 有弱聚焦作用, 这样可以提高进入染料池的峰值功 率 密度, 增强染料对锁模脉冲序列的非线性饱和吸收作用。

二、结果和讨论

XeO1*激光器被动锁模,采用的是一些在核物理计数器中用的闪烁体作为饱和吸收介质。这些闪烁体(本文均简称染料)大多在紫外有强的吸收峰和高的饱和吸收光强,而且有 ns 量级的上能级驰豫时间。关于 BBQ、BPBD、PTP 对 3080Å 波长的吸收特性请参看文献[2]、[5]。

1. 染料浓度的影响

采用图1(a)的光路,对不同浓度萘的环己烷溶液锁模所得的激光波形如图2(a)、(b) 所示。同时也用图1(b)光路对萘的环己烷溶液锁模得波形如图2(c)所示。图2(a)、(b)、 (c) 三种情况对应的输出总能量各为3mJ、6.5mJ、2mJ。显然,光路中有透镜[图1(b)]反 而不如无透镜[图1(a)]情况好。估计有如下原因:其一是透镜在腔内带来不必要的损耗, 对输出能量有影响,另外,腔内多一个光学元件就增加两个产生寄生振荡反馈的光学面,在 XeO1*这类高功率、长增益区(高单程增益)器件中,任何小的寄生反馈都可能在一个单程放



 (a) 10⁻³ M/1
 (b) 4×10⁻⁴ M/1
 (c) 2×10⁻³ M/1

 图 2 萘的环已烷溶液锁模波形

Fig. 2 Pulse trains of passive mode locking with naphthalene in cyclohexane

644

大很多倍,使信噪比下降。

在器件功率密度较高的实验中, 腔内放一个透镜很容易损坏光学元件。 这是因为在理想情况下透镜应放在 *M*₁的焦平面处, 否则反射光经透镜后不是严格的球面波到平面波的 变换, 形成光束发散。但一聚焦, 高功率的会聚光集中在 *M*₁镜中心焦点处可 >10⁷ W/cm³, 这样 *M*₁镜很容易损坏(特别是全反射膜层),由于染料池也很薄, 离焦点很近的窗口 *M*₂ 也 易损坏。

当然,对某些增益不够高的器件,当激光峰值功率小于吸收体饱和吸收功率时,采用透 镜聚焦可以提高焦点附近染料内功率密度,以增加非线性吸收体染料的饱和透明效应,达到 好的锁模效果。由于本实验的器件增益是足够高的,所以不使用透镜反而要好一些。

2. 光束方向性

我们对锁模脉冲光束方向性也进行了研究,采用焦斑法测定光束发散角。经实验比较, 有透镜的光路[图1(b)]激光发散角达10mrad,而无透镜[图1(a)]时发散角小于2mrad, 与不锁模时的激光有同样好的空间发散角。光束方向性好的另一个原因是染料池窗口 M₂ 与腔轴是垂直的,这样将不造成折射率引起的程差而使平行光发生偏折。一般文献^{15,61}染料 池窗口有一倾角以避免 M₂把未经过吸收体进行非线性压缩的噪声光信号反馈到腔内放大 使调制度下降。我们的实验表明,只要 M₂两面镀足够高的增透膜(例如使反射率小于 2%), M₂与 M₁平行放置也不会引起调制度下降,而光束方向性却得以改善。

3. 染料池厚度的影响

实验用 BPBD 和 PTP 的酒精溶液以及萘的环己烷溶液都实现了锁模*, (如图 2、图 3、

图 4 所示)。本实验发现在锁模光路中不一定要有透镜聚焦, 关键是要根据染料的吸收特性,适当调整染料池厚度和染料 浓度(例如吸收太强的染料可适当降低染料浓度),使之与锁 模所用的器件的增益匹配,才能达到好的锁模效果。当器件 增益一定的情况下,由于染料克分子消光系数为

 $\epsilon = \frac{1}{NL} \ln \frac{I_0}{I},$

式中 Io 为入射光强, I 为透射光强, L 为染料长度, N 为染 料浓度。 所以最佳染料浓度与最佳染料池厚度有反比关系, 这完全要根据具体器件的增益特性来综合考虑。

本实验用 PTP 能实现锁模其主要原因是: (1) 所用的器件峰值功率比较高; (2) 锁模光路中不采用透镜聚焦, 而采用

"弱聚焦"输出耦合镜,提高了染料池内峰值功率密度,这样还避免了透镜本身引起的腔内峰 值功率下降。由于这两个原因,足以使器件维持足够高的峰值功率,以克服 PTP 的高饱和 吸收强度。

4. 腔长对锁模脉冲的影响

作为饱和吸收体,实验采用的三种染料的吸收恢复时间(正比于上能级驰豫时间)都是 几个毫微秒左右,而准分子器件大多具有1米左右的腔长,光在腔内往返一周的时间与吸收

* 文献[5]未能观察到 PTP 的锁模现象,认为是由于 PTP 饱和吸收光强太高。



图 3 PTP 酒精溶液(2×10⁻⁴ M/l)锁模波形(时标 10 ns) Fig. 3 Pulse train of passive mode locking with PTP (2×10⁻⁴ M/l) in ethanol (time scale: 10 ns)

7期



Fig. 4 Pulse trains of passive mode locking with various cavity lengths (BPBD in ethanol: 8×10^{-4} M/l; time scale: 10 ns)

体的上能级驰豫时间有相同的数量级,因此用这三种染料锁模是属于快吸收^[8]和慢吸收^[8]两种模型之间的临界情况,锁模单脉冲尖峰全宽度也是几个ns,所以腔长对锁模脉冲调制度有一定的影响。图4是BPBD的酒精溶液分别在腔长为1.2m,1.6m和2.6m时的锁模波形,所用的输出耦合镜为一块反射率80%的石英平板。在本实验条件下1.6m左右的腔长(往返约10ns)比较好。腔太长时,控损加大使峰值功率下降,锁模效果变差[见图4(c)]。腔太短时,由于被动锁模每个弧立尖峰都有一定的后沿尾部^[8],当腔短到前一尖峰尾部与后一尖峰前沿重叠时会使调制度明显下降[图4(a)]。

三、小 结

总之,我们采用饱和吸收体被动锁模,得到调制度大于90%,脉宽3ns,总能量6.3mJ, 光束发散角小于2mrad的XeOl锁模激光输出。所采用的光路有如下几个特点:(1)简单 紧凑,输出能量高;(2)避免了锁模光路中有透镜在腔内聚焦,可能把光学元件损坏;(3)用与 腔长匹配的"弱聚焦"输出耦合镜提高染料池中激光功率密度,以克服染料高的饱和吸收功 率;(4)采用镀高增透率的介质膜,垂直于光轴的染料池窗口来提高光束空间质量,避免发散 角增大。此外,在所用的三种染料中, PTP和萘是 XeOl 被动锁模的首次报道。

南京工学院实习生徐向东参加过部分实验;上海试剂一厂的徐纯良、斯启明同志为我们 提供了染料;上海光机所王秀芬同志为我们镀高质量的紫外增透膜,在此作者一并表示深切 感谢。

参考文献

- [1] P. B. Corkum et al.; IEEE J. Quant. Electron., 1982, QE-18, No. 11 (Nov), 1962.
- [2] T. Varghes et al.; Appl. Phys. Lett., 1982, 41, No. 8 (Aug), 684.

学生。脑管性脑外的是201

- [3] G. Reksten et al.; Appl. Phys. Lett., 1981, 39, No. 2 (Jul), 129.
- [4] P. J. K. Wisoff et al.; IEEE J. Quant. Electron., 1984, QE-20, No. 3 (Mar), 195.
- [5] S. Watanabe et al.; Appl. Phys. Lett., 1983, 43, No. 6 (Sep), 533.
- [6] T. Efthimimiopoulus et al.; Canad. J. Phys., 1979, 57, No. 7 (Jul), 1437.
- [7] 成序三,楼祺洪等;《平铺板放电、长脉冲、窄线宽、衍射极限空间分布 XeCl* 激光器》(待发表)
- [8] H. A. Hans et al.; J. Appl. Phys., 1975, 46, No. 7 (Jul), 3049.
- [9] H. A. Hans et al.; IEEE J. Quant. Electron., 1975, QE-11, No. 9 (Sep), 736.

7 期

Passive mode-locking of a XeCl* excimer laser

CHENG XUSAN LOU QIHONG AND WANG RUNWEN (Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

(Received 21 December 1984)

Abstract

Passive mode-locking of a XeCl laser is achieved by using PTP and naphthalene as saturable absorbers for the first time. In a compact laser cavity with "soft focus" arrangement, modulation of 90% and pulse train of $4\sim 5$ distinct 3-ns spikes are obtained. The total energy of mode-locked pulse is 6.3 mJ with a beam spread angle of $2 \,\mathrm{m} \,\mathrm{rad}$.